

® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

# Offenlegungsschrift ® DE 196 53 992 A 1

(5) Int. Cl.<sup>6</sup>: C 01 B 33/18

C 09 C 1/30 // (C08L 83/04.C08K 3:36)

PATENTAMT

(2) Aktenzeichen: 2 Anmeldetag: Offenlegungstag:

196 53 992.7 21, 12, 96 25. 6.98

(7) Anmelder:

Hüls Silicone GmbH, 01612 Nünchritz, DE

(2) Erfinder:

Schöley, Peter, 01612 Nünchritz, DE; Winkler, Ralf, Dr., 01445 Radebeul, DE; Schickmann, Harald, 01662 Meißen, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- (A) Verfahren zum Deaggregieren von Kieselsäure
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Deaggregieren von hochdisperser Kieselsäure, wobei durch extrem starke mechanische Belastung mittleren Teilchengröße kleiner 100 nm, vorzugsweise kleiner 50 nm, erzielt werden. Die deaggregierte Kieselsäure wird als Füllstoff in Silicon-kautschuk-Mischungen eingesetzt.

#### Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Deaggregieren von hochdisperser Kieselsäure, wobei durch extrem starke mechanische Belastung mittleren Teilchengröße kleiner 100 nm, vorzugsweise kleiner 50 nm, erzielt werden. Die deaggregierte Kieselsäure wird als Püllsoff in Silloonkautschuk Mischungen einesetzt.

Für hochdisperse Kiselsäuren, welche nach pyrogenen oder naßchemischen Verfahren hergestellt werden, sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten bekannt. Ein Hauptanwendungsgebie besteht darin, diese Produkte als sogenannte vestärkende oder aktive Füllstoffe in Siliconkaustschukmischungen einzusetzen. Diese Siliconkaustschuk Mischungen bestehen im Wesentlichen aus Polydimethylsiloxanen, die über eine ausreichende Zahl reaktiver Gruppen verfügen, um mit Hille von vernetzend wirkenden Substanzen und gegebenenfalls Katalysatoren die Siliconkaustschukmischung in einen gurmnielastischen Zusand zu überführen, und den genannten pyrogenen Kieselsäuren, die üblicherweise BET-Oberflächen von mindestens 50 m<sup>2</sup>/<sub>2</sub> aufweisen. Ie nach Art der Vernetzung wird beispielsweise in bei Raumtemperatur verenetzende Ein- oder Zwei-Komponenten-Systeme (RTV1, RTV2) sowie in hochtemperaturvernetzende (HTV) Systeme unterschließen.

Unabhlingig von der Art der Vernetzung werden die Produkteigenschaften aller Systeme durch die eingesetze Kieselsäure entscheiden dribtestimmt. Dabei sind für die Produkteinwerte sowhil der unwernetzen Sillonkauschuk-Mischung als auch des Fertigen Elastomeren neben der Größe der spezifischen Oberfläche der Kieselsiure vor allem deren Oberflächenbehandlung und die Verteilung der Kieselsäure in der Polysiloxamantrik von Bedeutung.

Die Größe der Kiesesslure-Oberfliche ist während der Mischungsberstellung nur in engen Grenzen varlierbar. Die 
Oberflichenbehandlung der Kieselsiure kann dagegen sowohl während als auch nach ihrer Einstellung in das Polysiloxan in unterschiedlicher Intensität erfolgen. Dabei werden auf der Kieselsäure gebundene Si-OH-Gruppen, die ansonsten eine Verstrammung der Siliconekausehuk-Mischung bewicken, chemisch hockiert. Die sogenannte in sitell verbophobierung wird mit einer reaktiven siliciumorganischen Verbindung, üblicherweise mit Hexamethyldisilazen durchgeführt

Zusitzlich kann die Verteilung der Kiscelsäure stark beeinflußt werden. Hochdisperse Kieselsäuren weisen eine spezielle Sruktur unt (Degusses Schiftnernieh Pignene NR. 11, 1993, S. 26). Die Pfinäfteilchen einer Größe zwischen 7 nm und 40 nm, das sog. Primitrkom, sind zu größeren Aggregaten zusammengeballt, die sich wiederum zu noch größeren Srukturen, den Agglomeraten, zusammenlagern.

Zum Erreichen von Produkteigenschaften, welche eine Kombination aus möglichst guter Fließfähigkeit des unvernetzten Siliconkausschuts und geleichzeitig hober mechanischer Feutgkeit des venertzen Siliconkautschutska darstellen, wie es beispielsweise bei als Abformmaterialien eingesetzten Zwei-Komponenten-Systemen erforderlich ist, muß die Struktur der Kieselsäture möglichst weit abgebaut werden, d. h., es werden getinge Teilchengrößen, möglichst Primätreilchen, im Kaustekuk angestrebt. Der Abbau größerer Strukturen erfolgt bekanntermaßen durch den Einrag von Scheenergie, indem die Mischung aus Polysiloxan und Kieselsäture einer mehr oder weniger starken mechanischen Belastung unterzogen wird.

DE 25 53 334 beschreibt ein Verfahren zur homogenen Verteilung hochdisperser Füllstoffe in Polysiloxanen. Dabei wird der Füllstoff während des Elimischens in das Polymer in-situ-hydrophobiert und die Mischung dann einer mechanischen Behandlung unterzogen. Die mit diesem Verfahren hergestellten Siliconkausschuk-Mischungen sind zwer lagerschalb, weisen jedoch aufgrund ungentigenden Abbaus der agglomerierten Kieselsäureteilichen nicht die für Abformmaterialien erforderlichen Eigenschaften auf.

Für einen effektiven Eintrag von Scherenergie wird in DE 195 07 878 als spezielles Mischaggregat ein Drais-Mischer mit möglichst geringer Spaltbreite beschrieben. Die erreichbare mittlere Teilchengröße beträgt 100 bis 200 nm. Auch bei diesem Werfahren wird der Füllstoff in-situ-hydrophobiert.

Ein extrudierbures Material, bestehend aus Polymer und Füllstoff, wied in DE 44 42 871 beschrieben. Dabei werden 3 3b ist ews 65 6ew-- 8 Füllstoff mit einem Polymer unter Bedingungen relativ hoher Schereinwirkung kombiniert und anschließend unter Beibehaltung der hohen Scherkräfte vermischt. Es werden Teilchengrößen von 100 bis 200 nm erhal-

Eine weitere Möglichkeit der Erzielung kleiner Kiesedskure-Teilchen ist in EP 022 344 beschrieben. Hierbei wird pyrogene Kieselskure sofort mit einer Heilchengsfes zwischen 40 und 200 nm in einem speziellen Verfähren durch Verbrennung eines Chlorsilanes in einem Gernisch aus Sauerstoff, Wasserstoff und gegebenenfalls Stückstoff gewonnen. Die erhaltene Kieselsätze wird dann zur Herstellung von Siltionskautschuk-Mischungen ohne weitere Veränderung ihrer Struktur eingesetzt und in situ hydrophobiert (EP 022 421).

Es sind keine Verfahren zum Deaggregieren von aggregierter und agglomerierter hochdisperser Kieselsäure in Siliconkautschuk-Mischungen beschrieben, in denen die Kieselsäure in der Mischung letztendlich mittlere Teilchengrößen von kleiner 100 nm bis zum Primärkrom aufweist.

Aufgabe der Erfindung war es, ein Verfahren aufzufinden, das es gestattet, hochdisperse Kieselsäuren vollkommen unabigig von litren Ausgangs-Strukturen zu verwenden, diese bis zu Teilchengrößen kleiner 100 nm zu deaggregieren und als Füllstoff für Siliconkauschuk-Mischungen einzusetzet.

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum Deaggregieren von aggregierter und agglomerierter hochdisperser
Kieselsäure.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Siliconkautschuk-Mischungen, bestehend aus Polysiloxan und deaggregierter Kieselsäure einer Teilchengröße kleiner 100 nm, bevorzugt kleiner 50 nm.

Die erfindungsgemäßen Siliconkautschuk-Mischungen können neben Polysiloxan und deaggregierter Kieselsäure weiterthin bekannte und übliche Bestandteile, wie Vernetzer, Weichmacher, Katalysatoren, Haftvermitter, Pigmente, verstärkend wirkende Verbindungen, wie Mo-Siliconharze, sowie andere aktive oder inaktive Püllstoffe, enthalten.

Zum Deaggregieren der Kleselsäure wird erfindungsgemäß eine Mischung aus hochdisperser hydrophiler und/oder hydrophober Kieselsäure (a) und mindestens einer unter Normalbedingungen flüssigen, in Bezug auf die hochdisperse kieselsäure reaktiven und/oder nichtetaktiven sill ciutienoganischen Verbindung (b) bei einer Temperatur im Bereich von

20 bis 200°C und einem Druck, der ausreichend ist, alle Mitschungs-Bestandteile in der flussigen Phase zu belassen, in einem geschlossenen, totraumfreisen Mitschaggregen mit mindestens einem rotierenden Mischaggrung Urulaufgeschwindigkeiten größer 3, vorzugsweise größer 5 m/s bis zum Erreichen einer mittleren Teilchengröße kleiner 100 am mechanisch belaster 4.

Die Kieselskure (a) ist bevorzugt zu mindestens 30 Gew. % in der Gesamt-Mischung aus (a) und (b) enthalten. Als Kieselskure Können alle bekannten, handestloblichen pryogenen und/oder gefüllen, hydrophilen und/oder hydrophoben Kieselskuren verwendet werden, die gegebenenfalls auch Wasser enthalten können. Bevorzugt sind hydrophile protegen mit einer BET-Oberftiden goßer 50 m<sup>2</sup>/<sub>2</sub> etc.

Die Mischung aus (e) und (b) kann wor der mechanischen Belastung eine nichtfließfähige, aber noch plastische Konsistenz aufweisen. Die Viskosität der Mischung ist abhängig von Menge und Viskosität der verwendeten siliciumorganischen Verbindung und dem Anteil an Kieselsäure. Bei Viskositätien unterhalb 500 Pas sind meist auch ein ilngerer Zeitraum und/oder wesentlich höhere Umlaufgeschwindigkeiten zum Deaggregieren nicht auserichend. Es ist vorteilhaft, mindestens so viel siliciumorganische Verbindung (b) einzuszten, daß die Kieselsäureteilchen benetzt sind.

Die unter Normalbedingungen flüssigen, siliciumorganischen Verbindungen (b) weisen üblicherweise 1 bis 10,000 Si-Atome, bevorzugt 1 bis 5,000 Si-Atome, auf und werden unterschieden hinsichtlich ihres Reaktionsverhaltens gegenüber der hochdispersen Kieselsäuren.

In Bezug auf Kieselskiure reaktive Verbindungen sind in der Lage, die vorhandenen OH-Gruppen an der Oberfläche der Kieselskiure zu binden und werden als Behandlungs- oder Hydrophobierungsmittel bezeichnet. Bevorzugt werden siliciumorganische Verbindungen mit 1 bis 2 Si-Atomen verwendet, beispielsweise Silazune, wie Hexamethyldisilazan oder Trialkylslianole, beispielsweise Trimethylslianol. Bei Verwendung von Silazanen ist es üblich, in Gegenwat von 20 Wasser zu arbeiten fallsie die Erk isteselskare anlahender Peuchtigkeit nicht ausreichend ist. Bei Verwendung der Silanole ist es gibnsig Silazane oder ein NHz-Wasser-Gemisch zuzusetzen. Weiterhin können als reaktive Verbindungen kurzkettige Silozane mit bis zu 10 Si-Atomen und Alkoy-Y, Acetory-, Chlor- undöder Hydroxygruppen eingesetzt werden. Speziell bei Verwendung von hydrophiler Kieselskure ist der Einsatz eines Behandlungsmittels während der mechanischem Belastung von Vyrdeil.

In Bezug auf Kleselsäuer nichtreaktive siliciumorganische Verbindungen können Inniscitülich ihrer Fühigkeit, in Süiconkautschuk-Systemen au Vernetzungsenkeitonen teilnehmen zu können, unterschieden werden, Sliebietunganische
Verbindungen, welche in den üblichen Vernetzungs-Systeme bei der Herstellung von Siliconkautschuk-Systemen verwendet werden, sind linnaen undelcord verzweiger belyorgansolischen mit bis zu Sho-Ø-Ø-der Organositakuk-Systemen veriwendet werden, sind linnaen undelcord verzweiger belyorgansolischen mit bis zu Sho-Ø-Ø-der Organositakuk-Systemen verider für vernetzend wirkende Gruppen sind Dimethyllydroxysiloxy.» Dialkoxymethyl-siloxy-Bagfuppen in kondensationsvernetzenden Systemen, Dimethylvinysiloxy- und/doder Hydrogen-Endgruppen und/doder Hydrogen-und/doder VinylSeitengruppen in additionsvernetzenden oder Vinyl-gruppen in percoxilisch vernetzenden Systemen, Als weiteren nicht
vernetzend wirkende Gruppen können unter anderem Methyl-, Phenyl- und/doder Hiffuorproxylenste gebunden seit in
verzweiger Belyorgansolikansen werden füssiges Siokane eingesetz, die neben dir und monofunktionellen Siloxy-Libselten auch tri- und tertrafunktionelle Einheiten aufweisen. Das Verhältnis von tri- und tertrafunktionellen zu monofunktionelle Gruppen wird dabei bilbicherweise sog gweikhl, daß die Polymere Pilossigieten darstellen. Sie werden beispielsweise mit dem Ziel, spezielle Pilefwerhalten in den Elastomeren zu erreichen, verwendet. Es können auch Gemische verschiedener Polycraensolikanne eingesestz werden.

Als siliciumorganische Verbindungen (b), welche keine vernetzungsfähigen, speziell keine hydrolysierbaren und damit in Bezug auf die Kiesesläusroberfählen hich reakti wirktenden (druppen aufweisen werden beispielsweise Hexaalskyldisiloxan, cyclische Dialkylsiloxane mit 3 bis 651-Atomen oder lineare Siloxane einer Vskosität zwischen (0,05 und 1 Pas, bevorgare! Trimethylsily-Enderpurpen enthaltendes Polvdimethylsiloxan, nerweisen konstitut zwischen (0,05 und 1

Zum Deaggregieren der hochtispersen Kiseslsture können Gemische von verschiedenen stiliciumoganischen Verdungen eingesetzt werden, bei Einsatz von bytdyoplier Kisessture ist die Verwendung einer reaktiven siliciumogranischen Verbindung vorteilhaft. So können beispielsweise Gemische von Hexamethyldisilazan mit Hydroxy-Endgruppen enthaltendem Polydimethylsiloxan einer Viskosität von ca. 10 Pas oder mit 10mj-Eindgruppen enthaltendem Polydimethylsiloxan mit Viskositäten von beispielsweise ca. 1 Pas oder 65 Pas, oder mit 17mmethylsily-Endgruppen enthaltendem Polydimethylsiloxan einer Viskositäti von ca. 10 Pas oder föt Pas, oder mit 17mmethylsily-Endgruppen enthaltendem Polydimethylsiloxan einer Viskositäti von ca. 10 Pas oder mit einem borbviskosen Polydimethylsiloxan mit Vinysleitengruppen sowie Gemische aus Hexamethyldisiloxan mit den unterschiedlichsten Polydimethylsiloxanen verwendet werden.

Die Deaggregierung der Kieselsäure kann beispielsweise dahrch erfolgen, daß eine Mischung aus 100 Gew-Tellen mindestens eines linearn und/doct verzweigen Polyorgansolisonans, bei welchem his zu 5 Mol-% der Organorest Vernetzungsfähige Gruppen sind, und 100 bis 300 Gew-Tellen einer bochdispersen Kieselsäure in einem gesehlossenen, totaunfreien Mischaggregat mit mindestens einem rotierenden Mischorgan unter Umlaufgeschwindigkeiten größer ss 3 m/s, vorzugsweise größer 5 m/s, bet einer Temperatur im Bereich von 20 bis 200°C, vorzugsweise von 100 bis 150°C, und einem Druck größer 1 bar, vorzugsweise 5 bis 8 bar, bis zum Erreichen einer mittleren Tellchengröße kleiner 100 nm, vorzugsweise kleiner 20 nm, extrem stark mechanisch belastet wird. Bei Verwendung hydrophiler Kiesesäure werden vor Einarbeitung der Kieselsäure (1), bis 73 Gew-Teile einer zur Oberflächenbehandlung der Kieselsäure geeigenten reaktiven Verbindung, beisgeisewisse ein Disilazan sowie gegebenenfalls Wasser zugesetzt, wobei die Summe der Gew-Teile aus in Bezug auf Kieselsäure nichtreaktiver und in Bezug auf Kieselsäure reaktiver siliciumoganischer Verbindung und gegebenenfalls Wasser 100 ist.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird durchpeführt mit Hilfe eines mechanisch arbeitenden Mischaggergates, das mit mindestens einem rotierenden Mischaggergates, das mit mindestens einem rotierenden Mischaggergates, das ein mit des der Seine Stellen vom der Seine Stillen (a) in Gegenwart einer sillefumorganischen Verbindung (b) bei erhöhter Temperatur in einem sog. Zwangs-Mischaystem ohne Töraum er 65 folgt, was bedeutet, daß der gesamte Mischarum ausgefüllt ist, der Druck im Mischarum oberhalb des atmosphärischen Druckes, vorzugsweise 1 bis 15 bar, bevorzugt 5 bis 8 bar, beträgt und so bemessen ist, daß alle unter Normalbedingungen leichtiffichtigen Mischaugs-Bestandteile auch bei erhöhten Temperaturen in der Missiene Phase verbeibeit und das

rotierende Mischorgan mit einer Umlaufgeschwindigkeit von mehr als 3 m/s, vorzugsweise von mehr als 5 m/s, arbeitet. Der Zeitraum, der zum Deaggregieren bemötigt wird, umfaßt wenige Minuten bis mehrere Stunden, üblicherweise S Minuten bis 6 Stunden, und ist von den Mischungsbestandteilen, deren Mischungsverhältnis, der Umlaufgeschwindigkeit des Mischorgans und/oder der angestrebten Teilchengröße abhängig. Bei diskontinuteilcher Verfahrensweise werden normalerweise 30 bis 90 Minuten benötigt, bei kontinuteil engegregieren 1 bis 15 Minuten.

Wesentlich für die erfolgreiche Deagragierung der Kieselstüre im silkeiumorganischen Verbindungen ist ein extrem hoher Eintrag an Dispergierenergie in die Mischung. Diese extreme Beanspruchung kann, was vollkommen überraschend war, in Mischaggregaten mit mechanisch arbeitenden Mischorganen ausgeführt werden, wenn erfindungsgemäß in einem vollständig gefüllten (totraumferien) Mischorganen ausgeführt werden, wenn erfindungsgemäßen schwirdigkeiten des Mischorgans gearbeitet wird. Durch die konsequent gleichzeitige Ausnutzung von einem sogenanten Zwangs-Mischsystem und einem schnelkfebenden Mischorgan gelingt es, die Kieselsäturdeilchen derart zu deaggregieren, daß Felichengrößen Leiner 100 am, vorzugsweise kleiner 50 mm, zerielt uwerden können.

Als bevorzugtes Mischaggregat für das erfindungsgemäße Verfahren wird ein Pressmiker verwendet, welcher mit Mischflügel und einer beweglichen Bodenplatte ausgestattet ist. Geeignet sind jedoch auch alle anderen Mischaggregate, 15 in denen torraumfrei gearbeitet werden kann und mit denen der Eintrag der extrem starken mechanischen Belastung gewährleistet wird. Kontinuierlich ist das erfindungsgemäße Verfahren beispielsweise in Mischaggregaten wie dem 2-Schnecken-Extruder durchfürbhar.

Nach Erreichen der gewünschten Teilchengröße ist es vorteilhaft, vorhandene oder durch Reaktion gebildete leichtflüchtige Bestandteile aus der Mischung zu entfernen. Die nach der erfindungsgemäßer Werfahrensweise erhaltene hoch-20 gefüllte Mischung kann in Abhängigkeit vom späteren Anwendungszweck entwer mit Polyognosiloxanen verdünnt und/oder als Siliconkautschuk-Mischung gelagert oder gegebenenfalls nach Zusatz weiterer üblicher Mischungsbestandteile zum fertie aussehärteren Einstorner verarbeitet werden.

Siliconkautschuk-Mischungen, welche die erfindungsgemäß herstellten, denggregieren Kieselsäuren enthalten, habengesenüber den herktömnlichen Mischungen den großen Vorteil, daß sie außervoellicht lagerstabl und auch als hochepte füllte Mischungen mit einer guten Fließfähigkeit herstellbar sind. Weiterhin sind in dem erfindungsgemäßen Verfahren 
alle hochdispersen Kieselsäuren, unabhängis von ihrer Herstellung und Vorbehandlung einsetzber.

## Ausführungsbeispiele

Alle Viskositätsangaben beziehen sich auf 25°C.

## Beispiele 1 bis 7

In einem mit einem Rückfußkühler ausgestatteten Labor Proßmixer mit 101 Totalinhalt wurden Polydimethyldisoran or (PDMS). Wasser und Horasmehyldisitzan bei Raumtemperatur miteinander vermischt. In diese Mischung wurde schrittweise handelstbliche, unbehandelte, pyropene Kieselsture in den Beispielen 1 bis 6 byw. mit Hexamethyldisitzan behandelte Kieselsture im Beispiel 7 mit einem EBF-Oberfläche von 300 m²g eingemischt. Durch Einfohung der Dreichzahl des Mischwerkzeuges auf 800 min 1 Umlaufgeschwindigkeit 10 ms 1) erfolgte ein Anstieg der Mischguttemperatur. Gleichzeitgi geztre eine Ammonistentwicklung ein. Wenn der Druck im Mischraum 9 har abs. Überstieg, wurde stag 40 Ammonistentwischlung ein. Wenn der Druck im Mischraum 9 har abs. Überstieg, wurde stag 40 Ammonistentwischlung ein. Wenn der Druck im Mischraum 9 har abs. Überstieg, wurde bei abs. Der der Mischung wieder zugeführt werden. Diese Arbeitsweise wurde bei einer Temperatur zwischen 100 und 140°C wilhrend 120 min beliebalten. Dansch wurden bei einem Druck von (10 mbar abs. alle flüchlungen Bestandteile sus der Mischung ein gerfrent. Erhalten wurde in durchschtiges, plastisches Produkt welches nach Bedarf schrittweise mit Polysiloxan oder anderen Zuschlagstoffen vermischt 5 werden konnte.

Die verwendeten siliciumorganischen Verbindungen, Kieselsäuren, Hydrophobierungsmittel sowie die eingesetzten Mengen und die erzielten Teilchengrößen enthält Tabelle 1.

#### Beispiel 8

Verfahrensweise analog den Beispielen 1 bis 7, mit der Ausnahme, daß eine bereits hydrophobierte pyrogene Kieselsäure mit einer BET-Oberfläche von 260 m<sup>2</sup>/g verwendet und in das Polysiloxan eingemischt wurde. Es kam auch bei steigender Mischguttemperatur nicht zu einer Ammoniakentwicklung, so daß der Arbeitsschritt der Ammoniakentspannung entfallen konnte. Die Begebnisse enthält Tabelle 1.

#### Beispiel 9

Als Mischaggregat wurde ein zweiwelliger Misch- und Knetreaktor vom Typ CRP 6 eingesetzt, wobei wie in den Beispielen 1 bis 7 verfahren wurde. Die Mischwerkzeuge bewegten sich mit einer Umlaufgeschwindigkeit von 4,5 ms. 1. 60 Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 enthalten.

### Beispiel 10 (Vergleichsbeispiel)

Als Mischaggregat wurde ein Planetendissolver verwendet. Die Umfangsgeschwindigkeit der beiden Mischwerksezuge betrug [0 ms² -]. Bs wurde die Gesamtmenge Polysiloan vorgelegt, mit Hexamethydisilazan und Wasser vermischt und die Kieselskure eingemischt. Es wird nach der gleichen Methode wie bei Versuch 1 bis 7 verfahren, allerdings sieht hier kein totraumfreier Mischraum zur Verfüsune.

Tabelle 1

#### Rezepturen und erreichte mittlere Teilchengröße der Kieselsäure

Beispiel Nr.	Polydimethylsiloxan			Kiesel- säure	Hexamethyl- disilazan	Wasser	mittlere Teilchengröße <sup>3</sup>
	Тур	Viskosität [Pas]	Menge [g]	[g]	[g]	[g]	[nm]
1	Α	3,5	500	632	253	63	25
2	Α.	3,5	500	- 632 <sup>2</sup>	253	63	40
3	Α	60	500	632	253	63	20
4	В	2	421	632	253	63	30
5	С	0,1	421	632	253	63	30
5	ם	1	421	632	253	63	30
4	Е	60000	1474	632	253	63	20
8	A	3,5	500	632			30
9	A	3,5	500	632	253	63	35
10	Α	3,5	1896	632	253	63	220

10

15

25

30

4n

55

Typ E: PDMS mit Dimethylvinylsiloxy-Endgruppen und 0,05 mol-% Methylvinylsiloxygruppen

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, gelingt die Erzeugung von Kieselsäureteilchen kleiner 100 nm nur, wenn in einem totraumfreien Mischaggregat unter Druck gearbeitet wird und die Umlaufgeschwindigkeit des Mischwerkzeuges mehr als 3 ms. beträgt.

#### Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Deaggregieren von Kisesläure, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mischung aus hochdisperser hydropfuler und door hydrophoter Kisesläure (a) und mindetsens eine unter Normalbedingungen füsisge, in Bezug auf die hochdisperse Kieselsäure reaktive und/oder nichtreaktive siliciumorganischen Verbindung (b), bei einer Temperatur im Bereich von 20 bis 200°C und einem Druck, der ausreichend ist, alle Mischungs-Bestandtelle in der Bünssigen Phase zu belassen, in einem geschlössenen, kortaumfreiem Mischagggregat mit mindetsens einem rotierendem Mischergan unter Umlaufgesechwindigkeiten größer 3 m/s bis zum Erreichen einer mittleren Teilchengröße kleiner 100 nm mechanisch belastett wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung bis zum Erreichen einer mittleren Teilchengröße kleiner 50 nm mechanisch belastet wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kieselsäure (a) zu mindestens 50 Gew.-% in der Mischung aus (a) und (b) enthalten ist.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die siliciumorganische Verbindung (b) 1 bis 10.000 Si-

<sup>1</sup> Typ A: PDMS mit Dimethylvinylsiloxy-Endgruppen

Tvp B: PDMS mit Dimethylhydroxy-Endgruppen

Typ C: PDMS mit Trimethylsiloxy-Endgruppen

Typ D: Gemisch aus Typ B und Typ C im Verhältnis 80:20 (Gewichtsteile)

mit Hexamethyldisilazan vorbehandelte Kieselsäure

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> gemessen mittels TEM (Transmissionselektronenmikroskopie)

#### Atome aufweist.

15

25

30

35

40

45

50

60

65

- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als reaktive siliciumorganische Verbindung (b) Disilazane und/oder Trialkylsilanole eingesetzt werden.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als reaktive siliciumorganische Verbindung (b) solche mit bis zu 10 Si-Atomen und Alkoxy-, Acetoxy-, Chlor- und/oder Hydroxygruppierungen eingesetzt werden.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als nichtreaktive siliciumorganische Verbindung (b) lineare und/oder verzweigte Polyorganosiloxane, bei welchen bis zu 5 Mol-% der Organoreste vernetzungsfähige Gruppen sind, eingesetzt werden.
  - Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß Polyorganosiloxane einer Viskosität von 1 bis 100 Pas eingesetzt werden.
  - Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß lineare Polyorganosiloxane mit Dimethylhydroxysiloxy- Dialkox ymethylsiloxy-, Dimethylhydrogensiloxy- und/oder Dimethylvinylsiloxy-Endgruppen und/oder Hydrogen- und/oder Vinyl-Seitengruppen eingesetzt werden.
- 10. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daß als nichtreaktive silleiumoganische Verbindung (b) lineare und/oder cyclische silleiumorganische Verbindungen ohne vernetzungsfähige Gruppen eitgesetzt werden.
  11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß als nichtreaktive silleiumorganische Verbindung (b) Hexasikyldisiloxan, Octasikyltrisiloxan und/oder ein oder mehrere cyclische Dialkylsiloxane mit 3 bis 6 Si-Atomen eingesetzt werden.
- Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß als nichtreaktive siliciumorganische Verbindung (b)
   solche mit einer Viskosität zwischen 0,05 und 1,00 Pas eingesetzt werden.
  - Werfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß als hochdisperse Kieselsäure (B) hydrophole und/ oder hydrophile, pyrogene und/oder gefällte Kieselsäure mit einer BEF-Oberfläche größer 50 m²/g verwendet wird.
     Verwendung von deuggregierter Kieselsäure nach Anspruch 1 als Füllstoff in Siliconkaustechuk-Mischungen.